# (B) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58-85112

(D) Int. Cl.<sup>3</sup> G 01 D 5/26 G 08 C 9/06 識別記号

庁内整理番号 7905-2F 6470-2F **公**公開 昭和58年(1983) 5 月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全.3 頁)

**のエンコーダスリット板の製造方法** 

创特

顧 昭56-183482

跡部光朗

8年

願 昭56(1981)11月16日

仍発 明 者

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

仍発 明 者 大野好弘

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舍

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

砂代 理 人 弁理士 最上務

男 網 書

発明の名称

エンコーダスリット板の製造方法

## 仲許請求の報題

2. 特許請求の範囲第1項に示した金属化合物。 混合物を加水分解して符られた被膜上に目的の形 状にパターユングすることを特徴とするエンコー ポスリット板の製造方法。 発明の評細な説明

本発明は透明プラスチック基板上に金属化合物 混合物を加水分解して得られる被膜上に無電メッ キによってパターニング又は、紫外線電光による 選択的無能解メッキによって形状パターニングし たことを特徴とするエンコーダスリット板に関する

特別昭58-85112(2)

本知明はかかる欠点を除去したもので、その目的はガラスに比べ、機械加工,成形しやすい透明ブラステック基板を用いて、その上に金属化紫外が温合物を加水分解して得られる被膜を設け紫外が露光による選択的無電解メッキによって形状パターエングしたことによりエンコーダスリットの数細パターンが可能となり又、裏空装置を用いないことでコストグウン。大面積、大量生産ができる

、 ざらに紫外線盤光による選択メッキ方法を用いた場合、工程短額,品質向上となることを示すものである。

本発明に用いられる基板としては、光透過性基 板なら何でもかまわないが平面の平滑性,透過率 , 熱壓張係数の低さなどからアクリル樹脂 。 ポリ エステル。ポリカードネート樹脂。OR一39樹 脂。レポリマー樹脂。ポリサルフォン樹脂。ポリ エーテルサルフォン樹脂。スピラン樹脂等がある 基板としては100μ~数無厚のものが用いら れる。これらのプラスチック基板に無電解メッキ を可能にし、密着性を向上させ、しかも、基板を さらに金属に硬度、及び膨張係数を近づけ、熱態 挺による金髯とプラスチックの応力を緩和し、ひ ずみによるクラックの発生を防ぐために、プラス チック芸板上に R M ( O O n H zn+1)x ( R : アル キル芸、又はアルキル並にエポキシ並,アミノ基 等を少なくとも含む、HITi,Bi,Er,B f, V, Nb, Ta, Co, A&, Go, Inch ら遊ばれた金属、エミ金属の価数を考慮した整数

位、エミ整数)からなる金属化合物混合物を加水分解して得られる後膜を形成しておき、通常の無電解メッキ用的処理した後、無電解メッキ金属を使って栄養したので光感光性レジストを並布して栄外必要により目的の形状にペターニングを行い、不少とは、ロジストをエッチングしてパターニングする、又は紫外離露光による選択的無電解メッキ方法は、

(1) 先に述べたコート兼板を8 m O ん。( R C ん酸性) 潜波に浸漬し、数分後乾燥する。

(3) 基板にセキェイガラスを用いたフォトマスクを 密着し、2600 L以下の放長をもつ紫外線を適 度の時間をもって照射する。

(a) 早 4 0 4 。(804酸性)溶液に基板を浸質し、水洗後、無電解ニッケル浴に数分間入れ、メッキする。

(a) の 紫外線により 8 n <sup>2+</sup> ▼·▼· 8 n <sup>4+</sup> となり、
(a) の P d O ℓ a 裕故の後後により非認光部の反

応は $8n^{3}$  ++P $d^{2}$  +→  $8n^{4}$  ++P $d^{6}$  となり そのパラジウム金属にニッケルが折出すると考 えられる。また紫外線光部は $8n^{4}$  +となってい るため $Pd^{3}$  +を選元することは不可能である。 それゆえニッケルが折出されない。

メッキは硬さ及び密着性・安価を考慮に入れまれ 一とを使用した。メッキがは300場合、イルの場合、メットなの場合ながあり、エンコーがスリット板の場合を少ったいないのでは多少のないないのでは多少のないないのではあったのは、カーがは、かったのはない、さらにといる。で品質向上にもつながる。

## 実施例 1

3周昭58-85112(3)

通徳しある程度硬化させておき、ディッピング法 又はスピンナー法により放布した後70℃程度で 3 A 乾燥硬化させた10mm a 0mで浸漬後十分 水洗しメッキした。このコートは非常によく Bn \*+ を吸着し、メッキの密着性も良好であった。メッ キ工程は的途による。

#### 実施例 2

アクリル板上に勝田化工E E製のBIE 0 A A I A 4 3 0 (主射) 9 3 部 2 - 1 0 2 (触媒 2 - 1 0 2) 7 都を混合鉱件し、脱胞したのち、ディッピング又はスピンナー塗布した。乾燥硬化は、7 0 ℃ 3 Ar で行った。以下の工程は実施例 1 と間様である。

#### 实施例 5

アクリル板上に E m H − O H m O H m H O H m O H

学版例 4

実施例1,2.3のアクリル板をポリカーポネイトにおいても実験した。

以上

出題人 株式会社散訪精工会 代理人 弁理士 最上

# 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 56 年特許顯第 183482 号 (特開 昭 58-85112 号, 昭和 58年 5月 21日発行 公開特許公報 58-852 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 6 (1)

	,	,
Int.C1.	識別記号	庁内整理番号
G01D 5/26 5/249		7905-2F 7905-2F
	·	

手 総 柳 正 春 (自発)

特并疗及省量



昭和 56年 特件順 郭 165482 号

1 発明の名称

エンコーダスリフト板の製造方法

カ 式 策 査 (#)

1 箱匠をする者

事件との関係 出版人 東京都新宿区西新宿 2 丁日 4 番 1 号 (256) 株式会社 舞訪 精工会

代表取締役 中 村 値 也 4代 是 人

> 〒104 東京都中央区京橋 2 丁目 6 香 2 1 号 株式会社 服都セイコー内 最上特許事務所 (4664) 弁理士 最 上 移



福正命令の日付

- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 新正の無事 明網書
- & 箱正の内容 別紙の通り



统 補 正 崔

1 明瑚礁5貫下から2行目

「8±3+ <u>v, v</u> 8±4+」とあるを 「8n<sup>3+</sup>U, V 8n<sup>4+</sup>」と補正する。

2 明細書6頁最下行、7頁10行月、下から4

~3行目

「混合拡拌」とあるを

「混合提拌」と補正する。

以

代趣人 最 上



<del>(-83-)</del>